doi:10.3788/gzxb20134202.0150

光纤面板窗多碱光电阴极荧光谱特性研究

李晓峰1,2,陆强2,郭骞2

(1 微光夜视技术国防科技重点试验室,西安 710065)(2 北方夜视科技集团有限公司,昆明 650114)

摘 要:论述了光致荧光的特点以及微光像增强器多碱光电阴极光致荧光的测量原理,测量了光 纤面板输入窗多碱光电阴极的荧光谱.测试结果表明,光纤面板窗的多碱阴极的荧光谱不是一条 光滑的高斯型曲线,而是在一条高斯型曲线上叠加了一些小的干涉峰的曲线.原因是光纤面板窗 所传输的荧光中,有两束特殊的光线.一束光为准直光,另一束光为入射角刚好等于全反射临界 角的反射光.这两束光具有固定的相位差或光程.当这两束光的相位差相差λ的整数倍时,它们 将干涉并产生干涉加强峰;当这两束光的相位差相差 1/2λ 的奇数倍时,它们将干涉并产生干涉减 弱峰.如果在荧光谱的峰值波长处刚好产生干涉加强峰,那么所测量的峰值荧光强度较其固有的 峰值荧光强度要高;反之,如果在荧光谱的峰值波长处刚好出现干涉减弱峰,那么所测量的荧光 强度就小于其固有的荧光强度.另外由于受到干涉的影响,荧光曲线半峰宽也不能精确确定,所 以在分析光纤面板窗光电阴极的荧光谱时,要考虑到干涉因素的影响.

关键词:多碱阴极;光致荧光;光谱;干涉;像增强器

中图分类号:O462.3 文献标识码:A

文章编号:1004-4213(2013)02-0150-6

Characteristics of Fluorescence Spectrum of Multi-alkali Photocathode of FOP Window

LI Xiao-feng^{1, 2}, LU Qiang², GUO Qian²

(1 The Key Laboratory on Night Vision Technology, Xi'an 710065, China)
(2 North Night Vision Technology Co., Ltd, Kunming 650114, China)

Abstract. The characteristics of photoluminescence and the measuring principle of photoluminescence of LLL image intensifier were discussed, and the fluorescence spectrum of multi-alkali photocathode of FOP (optical fiber panel) input window was measured. The test results suggest that the fluorescence spectrum of multi-alkali photocathode of FOP window is not a smooth Gauss curve, but a curve with some small interference peaks being added to a Gauss curve, for there are two special light beams in the fluorescence transmitted by FOP window. One light beam is collimated light and the other is the folded light beam at the very moment when the incidence angle is equivalent to critical angle of total reflection. Both light beams have fixed phase difference or optical path. When the difference between the phase differences of the two light beams lives up to the integral multiple of λ , they will interfere to produce constructive interference peak; when the difference between the phase differences of the two light beams lives up to the odd multiple of $1/2\lambda$, they will interfere to produce destructive interference peak. If constructive interference peak is produced exactly at the peak wavelength of fluorescence spectrum, then the measured peak fluorescence intensity is higher than its inherent peak fluorescence intensity; on the contrary, if destructive interference is produced exactly at the peak wavelength of fluorescence spectrum, then the measured fluorescence intensity is lower than its

基金项目:微光夜视技术国防科技重点实验室基金(No. J2011016)资助

第一作者:李晓峰(1963一),男,高级工程师,博士,主要研究方向为真空光电器件.Email:lxf@nvt.com.cn 收稿日期:2012-07-12;录用日期:2012-09-10

inherent fluorescence intensity. Furthermore, due to the impact of interference, the half peak width of fluorescent curve can not be accurately determined. Hence, the impact of interference factors should be taken into consideration when analyzing the fluorescence spectrum of photocathode of FOP window.

Key words: Multi alkali photocathode; Photoluminescence; Spectral; Interference; Image intensifier

0 引言

微光夜视仪是指在微弱星光、月光和大气辉光 条件下,通过微光像增强器将微弱光学图像增强, 从而使人眼能观察到景物的一种光学仪器. 它在军 事上有广泛的应用,如夜间武器瞄准、车辆行驶和 侦察等. 微光夜视仪的核心是微光像增强器. 目 前,微光像增强器已经发展到三代[1-5]. 尽管三代微 光像增强器使用更加先进的负电子亲和势 GaAs 光 电阴极,但由于二代微光像增强器 Na₂KSb(Cs)多 碱光电阴极的制作工艺简单,因此人们并未放弃二 代微光像增强器的研制和生产,仍在对其进行改 进,从而发展了超二代微光像增强器(简称超二代 像增强器).超二代像增强器的一个主要指标就是 光电阴极的灵敏度,超二代像增强器仍使用 Na₂KSb(Cs)多碱光电阴极(简称多碱阴极),其在 国外最高已达到 960 μA/Lm, 典型值已达 800 μA/ Lm 以上, 这与多碱阴极在问世初期灵敏度仅达到 180 μA/Lm 的水平相比提高了很多. 超二代像增 强器的性能目前无论是国内还是国外仍在进一步的 改进之中,特别是对光纤面板输入窗的超二代像增 强器.因为其性能低于防光晕玻璃(Anti-Veiling Glass, AVG)玻璃输入窗的性能, 而国内相当部分 的微光夜视仪仍然采用面板输入窗的超二代像增强 器,因此更加迫切的需要进一步提高超二代像增强 器的性能,其中主要是提高多碱阴极的灵敏度.光 致荧光测量是一种很好的材料研究手段[6-10],对材 料无损伤,适合于对存在于真空条件下的多碱阴极 进行研究, 多碱阴极的荧光强度反映电子跃迁几率 的大小, 而荧光峰值波长却反映跃迁电子所处的能 级,因此通过对超二代微光像增强器 Na₂KSb(Cs) 多碱光电阴极荧光特性研究来了解 Na₂KSb 材料的 性能具有十分重要的现实意义.

1 光致荧光的特点及测量

当某种物质受到电磁辐射激发后,电子由基态 激发到激发态(单重激发态或三重激发态),只要该 物质不发生化学变化,它总要回复到原来的平衡状 态.在此过程中,一部分多余的能量会通过光或热 的形式释放出来.如果这部分能量以可见光的形式 释放出来,就称这种现象为发光.当电子从单重激 发态以辐射跃迁方式回到基态时,物质发出荧光. 当电子从三重激发态以辐射跃迁方式回到基态时, 物质发出磷光.激光光致发光就是用激光激发物体 引起的发光现象.Na₂KSb锑碱化合物是一种 p型 多晶半导体,其带隙约为1 eV.当用激光激发 Na₂KSb(Cs)多碱光电阴极时,只要入射光子的能 量大于其带隙宽度,价带电子就会被激发到导带. 导带电子在无光电发射的条件下必然要以某种方式 返回到价带,其中必然有以辐射跃迁回到价带的方 式,这就必然伴随有发光过程.由于激光荧光谱分 析是一种非破坏性的方法,对测量样品无特殊要 求,因此激光荧光谱分析在半导体材料领域应用广 泛.

由于超二代像增强器的光电阴极处于真空之 中,一旦暴露大气将会损坏,因此不能将其移植到 大气中测量.但由于超二代像增强器的光电阴极在 输入玻璃窗的下面,而玻璃是透光的,因此可以通 过荧光谱测量来研究位于真空之中的超二代像增强 器 Na₂KSb(Cs)光电阴极薄膜材料的性质.通过测 量 Na₂KSb 材料荧光的强度、峰值波长、半峰宽等参 量,可以分析出 Na₂KSb 材料能级、带隙、杂质能 级、复合机制等方面的信息.

采用英国雷尼绍公司(Renishaw)inVia 型号的 显微喇曼光谱仪对超二代像增强器 Na₂KSb(Cs)多 碱阴极膜层进行测量.显微喇曼光谱仪的光路原理 见图 1.激发光经过半反射镜反射,再经过物镜后 对测量样品进行激发.样品发出的荧光沿着激发光



的光路逆向传播到达半反射镜,一部分荧光透过半 反射镜,经过全息滤光片后到达光栅光谱仪,通过 光栅光谱仪的荧光最后被 CCD 接收,从而测量出 样品的荧光谱.全息滤光片的作用是滤除样品反射 的入射光,光栅光谱仪的作用是对样品发出的荧光 进行分光.

对像增强器多碱阴极测量时,激光波长采用 785 nm, 对应光子的能量为 1.57 eV, 大于 Na₂KSb 膜层的禁带宽度,因此可以用来激发膜层 发光.测量所用仪器显微物镜的放大倍率为5倍, 激光输出功率为 3 mW, 测量范围 400~1 000 nm. 探测器 CCD 曝光时间为 10 s, 累加次数为 1 次. 所 测样品为按超二代工艺制作的超二代像增强器,其 阴极输入窗采用光学纤维面板.一般而言,超二代 像增强器采用 AVG, 但由于多碱阴极的折射率较 高,因此入射光在多碱阴极膜层和玻璃窗外表面之 间会发生多次反射.使用 AVG 的超二代像增强器 在观察目标时,如果景物的照度较强,就会出现重 影,俗称"鬼像".因此对于要求较高的应用条件或 应用环境,仍要求超二代像增强器使用光纤面板输 入窗,即要求多碱阴极制作在光纤面板输入窗之 上.因此当所测量的超二代像增强器采用光纤面板 输入窗时, 激光从光纤面板的表面入射, 经光纤面 板的纤维丝传导到多碱阴极膜层,阴极膜层吸收光 之后发射荧光,荧光再经过光纤面板的纤维丝传导 出光纤面板,之后被探测器所接收,见图 2.



图 2 光纤面板输入窗



图 3 是 0476 # 超二代像增强器多碱光电阴极 的光致荧光谱,该像增强器采用光纤面板作为输入 窗.从图 3 看出,与一般的荧光谱曲线相比较,该 像增强器光电阴极的荧光谱形状较特殊,它不是一 条光滑的高斯型曲线,而是一条在高斯型荧光谱上 叠加了小的荧光峰的曲线.这一现象对光纤面板输 入窗的超二代像增强器光电阴极荧光谱而言具有普 遍性.图 4 是 AVG 玻璃输入窗的超二代像增强器 光电阴极荧光谱,与图 3 相比,荧光曲线是一条光 滑的高斯型曲线,曲线上不存在附加的小的荧光 峰.由于图 3、图 4 中所测量的两个样品仅仅是输入 窗不同,因此可以断定图3中荧光谱曲线上存在的



图 4 玻璃窗光电阴极的荧光谱 Fig. 4 Fluorescence spectrum of photocathode 小的荧光峰与样品采用光纤面板作为输入窗有关.

2 光纤面板窗多碱阴极荧光谱特性分析

超二代像增强器主要由阴极输入窗、光电阴极、 微通道板(Micro Channel Plate, MCP)、荧光屏、输 出窗组成.当阴极输入窗采用纤维光纤面板时,图 像首先成像在光纤面板的外表面,之后通过纤维丝 传输到光电阴极膜层,光电阴极膜层通过光电发射 将输入图像转变为电子图像,再经过 MCP 的电子 倍增、荧光屏的亮度转换,从而实现亮度增强的目 的.光纤面板的工作原理类似于波导管传输无线电 波的原理.光纤面板由密集的纤维丝(光导管)组 成.每根纤维丝都是由高折射率的玻璃作芯,低折 射率的玻璃作外皮所组成,见图 5.

图 5 是一根纤维丝的结构示意图.纤维丝的直 径为 6 μm,去除包皮之后,芯玻璃的直径仅为 5.333 μm.光线面板的厚度(纤维丝的长度)约为 5 mm.光纤丝的传光原理是基于光线的全反射.因 为纤维丝的折射率高于外皮的折射率,因此入射角 θ_i小于全反射临界角的全部光线都只能在纤维丝的 芯玻璃管内反射,所以每一根纤维丝均能独立的传 光,相互不串光,这样由大量光导纤维丝所组成的





Fig. 5 Illustration of light transmission

面板可以传递一幅图像.图 5表示了纤维面板的传 光原理,当光线的入射角为θ_i时,所产生的折射情 况可由式(1)和(2)确定

$$\sin \theta_{\rm i} / \sin \theta_{\rm 1} n_{\rm 1} / n_{\rm 0} \tag{1}$$

$$\sin \theta_2 / \sin \theta_3 = n_2 / n_1 \tag{2}$$

式中, n₀、n₁、n₂ 分别是空气介质、纤维芯料和纤维 皮料的折射率, 根据全反射的条件可以得到全反射 临界角的表达式

$$\sin \theta_{\rm i} = \sqrt{n_1 - n_2} / n_0 \tag{3}$$

根据式(3)可知,只要纤维丝芯料的折射率和 皮料的折射率满足式(4),纤维面板即可具有理想 的传光功能.

$$n_1 \geqslant \sqrt{n_0 + n_2} \tag{4}$$

纤维面板在设计的过程中,已经保证了纤维丝 的芯料和皮料的折射率满足式(4),即数值孔径大 于1,所以任何入射角θ,入射的光束均可以从入射 端传输到出射端. 当入射光的角度刚好满足式(3) 时,出射光刚好平行纤维丝的轴线.阴极膜层在受 到激光的激发作用下发光,本质上是原子发光,因 此发光的角度是 360°, 其中 180°的方向面向纤维面 板的方向,另外180°的方向是背对纤维面板的方 向. 由于阴极膜层制作在纤维面板的内表面, 因此 面向纤维面板方向的荧光均能从纤维面板的内表面 传输到纤维面板的外表面,见图 2. 由于荧光是原 子发光,因此是相干光.只要两束相干光的相位差 恒定,这两束荧光就可以发生干涉. 阴极膜层所发 射的荧光在进入纤维丝时,入射方向在 0~180°范 围内,因此在纤维丝中的反射角也各不相同.又由 于入射光在纤维丝中的反射是多次反射,所以并不 是所有的入射光都能满足干涉条件. 在众多的入射 光中,只有两束光满足相干条件,这两束光就是图 5 中所示的两束光. 第一束光为平行于纤维丝直径 传输的准直光, 第二束光为刚好满足临界角的反射 光. 第二束反射光在纤维丝的内壁只发生一次反 射,出射时平行于纤维丝的轴线,因此第一束准直 光和第二束反射光具有固定的相位差. 当这两束荧 光的光程差为 1/2 波长的偶数倍时,两束光将发生 干涉加强;当两束荧光的光程差为 1/2 波长的奇数 倍时,两束光将发生干涉减弱,所以图 3 中所示荧 光曲线上的小的荧光峰应该就是图 5 中所示两束荧 光经过光纤面板传输之后发生干涉产生的.

3 光纤面板窗多碱阴极荧光谱特性理 论分析

为了验证本文的假设,开展理论计算.为方便 计算,将图 3 中荧光曲线的峰值部份进行局部放 大,见图 6.图中标明了较明显的三个干涉峰,其中 1 # 峰和 3 # 峰为干涉加强峰,2 # 峰为干涉减弱峰. 1 # 峰的波长为 878.3 nm,2 # 峰的波长为 870.9 nm,3 # 峰的波长为 868.8 nm.



图 6 光纤窗光电阴极的荧光谱

Fig. 6 Fluorescence spectrum of photocathode 设图 5 中以 θ₂ 入射的光束与准直入射的光束 发生干涉加强,那么两束光的光程差应为波长的整

数倍,即满足

$$d\left[\frac{1-\sin\theta_2}{\cos\theta_2}\right] = N\lambda \tag{5}$$

式中 d 为以 θ_2 角入射的光束与纤维丝输入端的交 点 O 距纤维丝边沿 A 点之间的距离; λ 为两束入射 光的波长; θ_2 为刚好发生全反射时的入射角.纤维 面板芯玻璃的折射率 n_1 为 1.81,皮玻璃的折射率 n_2 为 1.51,因此 θ_2 可根据式(6)进行计算.

 $\sin\theta_2 = n_2/n_1 \tag{6}$

将 n_1 和 n_2 的数值代入上式,求得 θ_2 为 56.54°.对图 6 中荧光曲线中的 1 # 峰而言,其波长 λ 为 878.3 nm,设 N=1,将 λ 、 θ_2 和 N 的值代入式 (5),求得 d 为 2.923 μ m. 光纤面板纤维丝直径为 6 μ m,芯玻璃的直径为 5.333 μ m,所计算的 d 值 为 2.923 μ m,位于芯玻璃的直径范围内,因此数值 合理.在上述条件不变的情况下,再设 N=2,那么 所计算的 d 为 5.846 μ m,超过实际的纤维芯玻璃 的直径,因此 N=2 的假设不合理.说明图 5 中的 两束特殊光束发生干涉加强时,其光程差只可能相

差一个λ,而不可能相差两个或两个以上的λ.对图 6 中荧光曲线中的 2 # 峰而言, 其峰值波长 λ 为 870.9 nm,设 N=1/2,将 λ 、 θ_2 和 N 的值代入式 (5), 求得 d 为 1.446 µm. 在上述条件不变的情况 下,再假设 N=3/2 和 5/2,那么所计算的 d 分别 为 4.431 µm 和 7.234 µm. 因为纤维丝芯玻璃的直 径为 5.333 μm, 所以计算的 d 为 4.431 μm 的数值 合理, 而 d 为 7.234 μ m 的数值不合理, 因此 2 # 千 涉减弱峰是在 d 等于 1.446 μm 和 4.431 μm 两个 位置的反射光与准直光发生干涉的结果.对3#峰, 在假设 N=1 和 N=2 的条件下,所计算的 d 分别 为 2.886 µm 和 5.772 µm, 其中 5.772 µm 超过纤 维丝芯玻璃的直径,不合理,所以3#峰只能是d 为 2.886 µm 处的反射光与准直光干涉加强的结 果,而两束相干光只能相差一个λ.比较1#峰和3 #峰的计算结果,可以看出,波长越小,所计算的 距离 d 越小, 与实际情况符合. 1 # 峰、2 # 峰和 3 # 峰的计算结果见表 1.

表 1 荧光谱干涉峰结果 Table 1 Calculation of fluorescence spectrum

Peak	λ/nm	Ν	$d/\mu{ m m}$
1#	878.3	1	2.923
2 #	870.9	1/2	1.446
		3/2	4.431
3#	868.8	1	2.886

由表 1 看出,对 1 # 干涉加强峰和 3 # 干涉加 强峰而言,其两束光的光程差只能相差一个 λ,即 产生干涉的两束光中的非准直光只能是位于满足干 涉条件的一个锥面上的光;而对 2 # 干涉加强峰而 言,其两束光的光程差既可以相差 λ/2,又可以相 差 λ3/2,因此产生干涉的两束光中的非准直光可以 是位于满足干涉条件的两个锥面上的光.

图 7 是 0517 # 样品的荧光谱. 与图 3 相比较, 可以看出在图 7 中荧光谱的峰值位置不好确定,看 不出明显的最大荧光强度所对应的尖峰,在应该出



图 7 光纤窗光电阴极的荧光谱 Fig. 7 Fluorescence spectrum of photocathode

现峰值的位置处却出现了荧光峰值强度下陷的现 象.根据以上的讨论,出现这一现象的原因在于在 该波长处荧光满足干涉的条件,出现了干涉减弱的 现象.因此对光纤面板窗像增强器的多碱阴极进行 荧光测量时,要考虑到荧光干涉加强或干涉减弱的 现象.如果在荧光谱的峰值波长处刚好产生干涉加 强峰,那么所测量的荧光峰值强度较其固有的荧光 峰值强度要高.反之,如果在荧光谱的峰值波长处 刚好出现干涉减弱,那么所测量的荧光强度就小于 其固有的荧光强度.

4 结论

1)超二代像增强器一般采用 AVG 玻璃输入 窗,但由于多碱阴极膜层的折射率较高,因此入射 光在多碱阴极膜层和玻璃窗外表面之间会发生多次 反射,从而造成像增强器在使用过程中图像会出现 重影的现象,所以在应用条件要求较高的情况下, 仍要求超二代像增强器采用光纤面板作为输入窗, 这给光纤面板输入窗超二代像增强器的研制带来了 很大的困难.目前在光纤面板上的阴极灵敏度仍然 小于 AVG 玻璃窗上的阴极灵敏度,因此进一步开 展光纤面板输入窗的超二代像增强器研究具有重要 的现实意义.

2)光致荧光与光电发射相比,电子跃迁过程的 机理是一样的.两种过程都是首先吸收光子,之后 激发电子跃迁,所不同的是光致荧光是跃迁电子从 高能级返回到低能级,而光电发射是跃迁电子逸出 阴极表面,因此光致荧光是分析多碱阴极的一种有 效手段.它可以分析处于真空状态下的多碱阴极, 通过测量多碱阴极荧光谱峰值强度和荧光谱的峰值 波长,可以分析出多碱阴极电子跃迁过程中的跃迁 几率和跃迁电子所处的能级,这对于揭示多碱阴极 光电发射的客观规律具有积极的推动作用.微光像 增强器多碱阴极的灵敏度由于工艺的改进越来越 高,但对工艺变化所带来的多碱阴极材料本身结构 变化的认识还不深入,因此利用光致荧光分析多碱 阴极的结构变化具有重要的现实意义.

3) 当测量光纤面板输入窗的超二代像增强器多 碱阴极的荧光谱时,荧光曲线不是一条光滑的高斯 型曲线,而是在一条高斯型曲线上叠加一些小的干 涉峰的曲线.原因是光纤面板窗所传输的荧光中, 有两条特殊的光束.一条光束为准直光,另一条光 束为入射角刚好等于全反射临界角的反射光束.这 两束光束具有固定的相位差或光程.当这两束光的 相位差相差 λ 的整数倍时,它们将干涉产生干涉加 强峰;当这两束光的相位差相差 1/2λ 的奇数倍时, 它们将干涉产生干涉减弱峰.如果在荧光谱的峰值 波长处刚好产生干涉加强峰,那么所测量的峰值荧 光强度较其固有的峰值荧光强度要高.反之,如果 在荧光谱的峰值波长处刚好出现干涉减弱,那么所 测量的荧光强度就小于其固有的荧光强度.另外由 于受到干涉的影响,荧光曲线半峰宽也不能精确确 定.所以在分析光纤面板窗光电阴极的荧光谱时, 要考虑到干涉因素的影响.

参考文献

- [1] GUO Xiang-yang, WANG Xiao-hui, CHANG Ben-kang, et al. High quantum efficiency of depth grade doping negativeelectron-affinity GaN photocathode [J]. Applied Physics Letters, 2010, 97: 063104.
- [2] ZHANG Yi-jun, NIU Jun, CHANG Ben-kang, et al. Influence of exponential-doping structure on photoemission capability of transmission-mode GaAs photocathodes [J]. Journal of Applied Physics, 2010, 108(9): 093108.
- [3] ZOU Ji-jun, CHANG Ben-kang, YANG Zhi, et al. Evolution of surface potential barrier for negative-electron-affinity GaAs photocathodes[J]. Journal of Applied Physics, 2009, 105 (1): 013714.
- [4] ZOU Ji-jun, CHANG Ben-kang, ZHANG Yi-jun, et al. Variation of spectral response from cesium-covered GaAs and

band features contained within the spectral response [J]. Applied Optics, 2010, **49**(14): 2561-2565.

- [5] LIU Lei, WANG Xin, CHEN Ji-lu, et al. Spectral matching technology of a low-light-level night-vision system with a laser illuminator[J]. Applied Optics, 2010, 49(3): 286-291.
- [6] NIU Jun, ZHANG Yi-jun, CHANG Ben-kang, et al. Influence of exponential doping structure on the performance of GaAs photocathodes[J]. Applied Optics, 2009, 49(29): 5445-5450.
- [7] ZHANG Yi-jun, CHANG Ben-kang, YANG Zhi, et al. Annealing study of carrier concentration in gradient-doped GaAs/GaAIAs epilayers grown by molecular beam epitaxy[J]. Applied Optics, 2009, 48(9): 1715-1720.
- [8] LIU Lei, DU Yu-jie, CHANG Ben-kang, et al. Spectral response variation of a negative electron affinity photocathode in the preparation process [J]. Applied Optics, 2006, 45 (24): 6094-6098.
- [9] ZHANG Yi-jun, CHANG Ben-kang, YANG Zhi, et al. Distribution of carriers in gradient-doping transmission-mode GaAs photocathodes grown by molecular beam epitaxy[J]. Chinese Physics B, 2009, 18(10): 4541-4546.
- [10] NIU Jun, YANG Zhi, CHANG Ben-kang. Equivalent method of solving quantum efficiency of reflection-mode exponential doping GaAs photocathode[J]. *Chinese Physics Letters*, 2009, 26(10): 104202.